PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-131837

(43) Date of publication of application: 12.05.2000

(51)Int.CI.

G03F 7/027 2/48 **C08F** 7/004

GO3F 7/028

(21)Application number: 11-227083

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22)Date of filing:

11.08.1999

(72)Inventor: URANO TOSHIYOSHI

NAGAO TAKUMI

HINO ETSUKO

(30)Priority

Priority number: 10230373

Priority date : 17.08.1998

Priority country: JP

(54) PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION, PHOTOPOLYMERIZABLE PLANOGRAPHIC PRINTING PLATE AND IMAGE FORMING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photopolymerizable composition having high sensitivity to light in the visible region and further to light in a long wavelength region such as the near IR region, not sensitive to light in the UV region and excellent in handling under a white fluorescent lamp. SOLUTION: The photopolymerizable composition contains an ethylenically unsaturated compound, a cyanine dye and a photopolymerization initiator. The cyanine dye has a structure in which hetero atoms bond by way of a polymethine chain having a group(d) of the formula as a substituent. In the formula, each of Q1 and Q2 is an arbitrary substituent and Q1 and Q2 may be combined to form a ring.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.07.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-131837 (P2000-131837A)

(43)公開日 平成12年5月12日(2000.5.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			デ	-77-ド(参え	考)
G03F	7/027	502	G 0 3 F	7/027	502			
C08F	2/48		C08F	2/48				
G03F	7/00	503	G 0 3 F	7/00	503			
	7/004	505		7/004	505			
•	7/028			7/028				
			審査請求	未請求	請求項の数14	OL	(全 20 頁	〔〕
(21)出願番号 (22)出願日		特願平11-227083	(71)出願人					
		平成11年8月11日(1999.8.11)	1)	三菱化学株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号				
(31)優先権主張番号		特願平10-230373	(72)発明者	浦野 年由 神奈川県横浜市青菜区鴨志田町1000番地				

(32)優先日 平成10年8月17日(1998.8.17)

(33)優先権主張国 日本(JP)

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 長尾 卓美

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 桧野 悦子

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74)代理人 100103997

弁理士 長谷川 曉司

(54) 【発明の名称】 光重合性組成物、光重合性平版印刷版及び画像形成方法

(57)【要約】

可視領域、ひいては近赤外線領域等の長波長 領域の光に対して高感度を示すと共に、紫外線領域の光 に対しては感応せず、白色蛍光灯下における取扱性に優 れた光重合性組成物、及び光重合性平版印刷版を提供す

(A) エチレン性不飽和化合物、 (B) 【解決手段】 シアニン系色素及び(C)光重合開始剤を含有してなる 光重合性組成物において、(B) 成分のシアニン系色素 がポリメチン鎖を介して複素原子が結合された構造のシ アニン系色素であり、かつそのポリメチン鎖に置換基と して下記の基 (α) を有する色素であることを特徴とす る光重合性組成物。

【化1】



(式中、Q¹及びQ²は任意の置換基を示し、Q¹とQ ² が連結して環を形成していてもよい。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) エチレン性不飽和化合物、(B) シアニン系色素及び(C)光重合開始剤を含有してなる 光重合性組成物において、(B) 成分のシアニン系色素 がポリメチン鎖を介して複素原子が結合された構造のシ アニン系色素であり、かつそのポリメチン鎖に置換基と して下記の基(α)を少なくとも1つ有する色素である ことを特徴とする光重合性組成物。

【化1】

$$Q^1$$
 Q^2 (α)

(式中、Q¹及びQ²は任意の置換基を示し、Q¹とQ ² が連結して環を形成していてもよい。)

【請求項2】 該複素原子が、酸素原子、硫黄原子、又 は窒素原子のいずれかである請求項1の光重合性組成 物。

〔式(V) 中、Xは酸素原子又は硫黄原子を示し、R15及 びR16は各々独立して、水素原子、置換基を有していて もよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルケニ ル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、又は置 換基を有していてもよいフェニル基を示す。〕

【請求項7】 式 (V) に於けるR 15及びR 16が独立に C₁ ~ C₁₀である請求項6に記載の光重合性組成物。

(B) 成分のシアニン系色素が、波長域 【請求項8】 700~1300nmの近赤外線領域の一部又は全部に 吸収帯を有する近赤外吸収色素である請求項1~7のい※ *【請求項3】 (B) 成分のシアニン系色素の置換基 (α) に於いて、 Q^1 が電子吸収性の置換基であり、 Q^2 2 が電子供与性の置換基であることを特徴とする請求項 1又は2に記載の光重合性組成物。

【請求項4】 Q^1 が置換基を有していてもよい (チ オ) アシル基、置換基を有していてもよいアルコキシカ ルボニル基又は置換基を有していてもよい (チオ) アミ ド基であり、Q²が置換基を有していてもよいアミノ基 又は置換基を有していてもよい (チオ) エーテル基であ 10 り、 Q^1 と Q^2 は直接又は連結基を介して結合していて もよい請求項3に記載の光重合性組成物。

【請求項5】 (B) 成分のシアニン系色素の置換基 (α) が、バルビツル酸基又はチオバルビツル酸基であ る請求項1に記載の光重合性組成物。

【請求項6】 バルビツル酸基及びチオバルビツル酸基 が下記一般式(V) で表されるものである請求項5に記載 の光重合性組成物。

【化2】

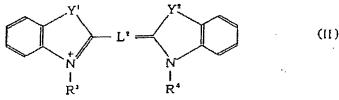
(V)

※ずれかに記載の光重合性組成物。

(B)成分のシアニン系色素が、ポリメ 【請求項9】 チン鎖を介して複素環が結合した構造のシアニン系色素 である請求項1~8のいずれかに記載の光重合性組成

(B) 成分のシアニン系色素が下記-【請求項10】 般式(II)で表される近赤外線吸収色素である請求項1~ 8のいずれかに記載の光重合性組成物。

【化3】



〔式(II)中、Y¹ 及びY² は各々独立して、ジアルキル メチレン基又は硫黄原子を示し、R³及びR⁴は各々独 立して、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基 を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していて もよいアルキニル基、又は置換基を有していてもよいフ エニル基を示し、 L^2 は置換基として式(α)で示され る基を有するトリ、ペンタ、ヘプタ、ノナ、又はウンデ カメチン基を示し、該ペンタ、ヘプタ、ノナ、又はウン デカメチン基上の2つの置換基が互いに連結して環状構 造を形成していてもよく、縮合ベンゼン環は置換基を有 50 項1に記載の光重合性組成物。

していてもよく、その場合、隣接する2つの置換基が互 いに連結して縮合ベンゼン環を形成していてもよい。〕

【請求項11】 L^2 が、置換基として式 (α) で示さ れる基を有するヘプタメチン基(但し、該ヘプタメチン 基上の2つの置換基が、互いに連結して環状構造を形成 していてもよい) である請求項10に記載の光重合性組 成物。

【請求項12】 (C)成分の光重合開始剤が、ビス (トリハロメチル) - s - トリアジン化合物を含む請求

【請求項13】 支持体表面に、請求項1~12のいず れかに記載の光重合性組成物の層が形成されてなること を特徴とする光重合性平版印刷版。

【請求項14】 支持体表面に、請求項1~12のいず れかに記載の光重合性組成物の層が形成されてなる光重 合性平版印刷版を700~1300mmの光で露光し、 アルカリ現像液で現像することを特徴とする画像形成方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光重合性組成物及 び光重合性平版印刷版に関し、特に、長波長領域の光に 対して高感度を示す光重合性組成物、光重合性平版印刷 版及び画像形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、光重合性組成物の露光による 画像形成方法として、例えば、エチレン性不飽和化合物 と光重合開始剤、或いは更に有機高分子結合材等からな る光重合性組成物の層を支持体表面に形成し、画像露光 して露光部のエチレン性不飽和化合物を重合、硬化させ 20 た後、非露光部を溶解除去することにより硬化レリーフ 画像を形成する方法、露光により光重合性組成物層の支 持体への接着強度に変化を起こさせた後、支持体を剥離 することにより画像を形成する方法、及び、光重合性組 成物層の光によるトナー付着性の変化を利用した画像形 成方法等の各種の方法が知られており、その光重合開始 剤としては、いずれも、ベンゾイン、ベンゾインアルキ ルエーテル、ベンジルケタール、ベンゾフェノン、アン トラキノン、ベンジルケトン、或いはミヒラーケトン等 の、400mm以下の紫外線領域を中心とした短波長の 30 光に対して感応し得るものが用いられていた。

【0003】一方、近年、画像形成技術の発展に伴い、 可視領域の光に対して高感度を示す感光性材料が強く要 請され、例えば、アルゴンイオンレーザーの488nm の発振ビームを用いたレーザー製版方式に対応して50 0 n m前後迄感度域を拡げた光重合性組成物が多数提案 され、更に、He-Neレーザーや半導体レーザーを用 いたレーザー製版方式や、フルカラー画像の複製技法に 対応して600nmを越える長波長領域の光に対する光 重合性組成物の研究も活発化している。

【0004】例えば、特開昭58-29803及び特開 平4-31863号公報には、エチレン性不飽和化合物 と、光重合開始系からなる光重合性組成物に於いて、該 重合開始系が、複素環がモノ、トリ、ペンタ又はヘプタ メチン鎖で連結し、かつ特定構造を有するシアニン色素 と、特定構造の s ートリアジン誘導体を含有することが 記載されている。又、特開平4-106548(USP 5219709) には、光重合性組成物の重合開始剤系 が特定構造のスクアリリウム化合物と特定の s - トリア ジン化合物からなることが記載されている。

【0005】しかしながら、通常、光重合開始剤の活性 ラジカル発生能力は、500nm以上、とりわけ600 nmを越えた波長の光に対しては、光励起エネルギーの 低下に伴って急激に感応性が減少することが知られてお り、このような長波長領域の光に対して従来より提案さ れている光重合性組成物は、いずれも感度的に満足でき るものではなく、加えて、白色蛍光灯下における取扱時 に光重合反応が進行し、安定した品質のものが得られ難 いという問題もあった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前述の従来 技術に鑑みてなされたものであって、従って、本発明 は、可視領域、ひいては近赤外線領域等の長波長領域の 光に対して高感度を示すと共に、紫外線領域の光に対し ては感応せず、白色蛍光灯下における取扱性に優れた光 重合性組成物、及び光重合性平版印刷版を提供すること を目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、前記課題 を解決すべく鋭意検討した結果、特定の置換基を有する ポリメチン鎖を介して複素原子が結合された構造のシア ニン系色素を含有させた光重合性組成物が前記目的を達 成できることを見い出し本発明を完成したものであっ て、即ち、本発明は、下記の(A)エチレン性不飽和化 合物、(B)シアニン系色素及び(C)光重合開始剤を 含有してなる光重合性組成物及び、支持体表面に該光重 合性組成物の層が形成されてなる光重合性平版印刷、を 要旨とする。更に、本発明は上記光重合性平版印刷版を 700~1300nmの光で露光し、アルカリ現像液で 現像することを特徴とする画像形成方法、を要旨とす る。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明の光重合性組成物を構成す る(A)成分のエチレン性不飽和化合物は、光重合性組 成物が活性光線の照射を受けたときに、後述する (C) 成分の光重合開始剤の作用により付加重合し、場合によ り架橋、硬化するようなエチレン性不飽和二重結合を有 する単量体、及び、主鎖又は側鎖にこのような二重結合 を有する重合体を言う。尚、ここで言う単量体の意味す るところは、いわゆる重合体に相対する概念であって、 狭義の単量体以外にも、三量体、三量体、その他オリゴ マーをも包含するものである。

【0009】それらの単量体としては、具体的には、例 えば、(1) アクリル酸、メタクリル酸(尚、この両者を 纏めて「(メタ)アクリル酸」と言うことがある。) 等 の不飽和カルボン酸類、(2) これらのアルキルエステル 類、(3) エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、 ジエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリエ チレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリメチロ 50 ールエタントリ (メタ) アクリレート、トリメチロール

40

プロパントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリト ールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールト リ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、グリセロールジ (メタ) アクリ レート、グリセロールトリ (メタ) アクリレート、及び 同様のイタコネート、クロトネート、マレエート等の脂 肪族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエス 10 テル類、(4) ヒドロキノンジ (メタ) アクリレート、レ ブルシンジ (メタ) アクリレート、ピロガロールトリ (メタ) アクリレート等の芳香族ポリヒドロキシ化合物 と不飽和カルボン酸とのエステル類、(5) エチレングリ コールと(メタ)アクリル酸とフタル酸との縮合物、ジ エチレングリコールと(メタ)アクリル酸とマレイン酸 との縮合物、ペンタエリスリトールと (メタ) アクリル 酸とテレフタル酸との縮合物、ブタンジオールとグリセ リンと(メタ)アクリル酸とアジピン酸との縮合物等の ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸と多価カルボ 20 ン酸との縮合物類、(6) トリレンジイソシアネート等の ポリイソシアネート化合物とヒドロキシエチル (メタ) アクリレート等の水酸基含有(メタ)アクリレートとの 付加反応物等のウレタン (メタ) アクリレート類、(7) ポリイソシアネート化合物と水酸基含有ビニル化合物と の付加反応物等のビニルウレタン類、(8) 多価エポキシ 化合物とヒドロキシエチル (メタ) アクリレート等の水 酸基含有(メタ)アクリレートとの付加反応物等のエポ キシ(メタ)アクリレート類、(9) エチレンビス (メ タ) アクリルアミド等のアクリルアミド類、(10)フタル 酸ジアリル等のアリルエステル類、(11)ジビニルフタレ ート等のビニル基含有化合物、(12)(メタ)アクリロイ ルオキシエチルホスフェート、ビス ((メタ) アクリロ イルオキシエチル) ホスフェート等の (メタ) アクリロ イル基含有燐酸エステル類、等が挙げられる。

【0010】又、重合体としては、具体的には、例えば、主鎖に二重結合を有するものとして、(1) 不飽和ジカルボン酸とジヒドロキシ化合物との重縮合反応により得られるポリエステル類、(2) 不飽和ジカルボン酸とジアミン化合物との重縮合反応により得られるポリアミド 40類等、側鎖に二重結合を有するものとして、(3) イタコン酸、エチリデンマロン酸、プロピリデンコハク酸等とジヒドロキシ化合物との重縮合反応により得られるポリエステル類、(4) イタコン酸、エチリデンマロン酸、プロピリデンコハク酸等とジアミン化合物との重縮合反応により得られるポリアミド類、(5) ポリビニルアルコール、ポリ(2ーヒドロキシエチルメタクリレート)、ポリエピクロルヒドリン等の側鎖にヒドロキシル基やハロゲン化メチル基等の如き反応活性な官能基を有する重合体と不飽和カルボン酸との反応により得られる重合体、50

等が挙げられる。

【0011】本発明の光重合性組成物を構成する(B)成分のシアニン系色素は、ポリメチン原子を介して複素原子が結合された構造のシアニン系色素であり、かつそのポリメチン鎖に置換基として下記の基(α)を少なくとも1つ有する色素であるが、特に波長域700~1300nmの近赤外線領域の一部又は全部に吸収帯を有する近赤外線吸収色素が有効である。

[0012]

【化4】

$$Q^{1}$$
 Q^{2} (α)

【0013】(式中、Q¹及びQ²は任意の置換基を示し、Q¹とQ²が連結して環を形成していてもよい。)これらの近赤外線吸収色素は、前記波長域の光を効率よく吸収し、ぞの光励起エネルギーを後述する(C)成分の光重合開始剤に伝え、該光重合開始剤を分解し、

(A) 成分の前記エチレン性不飽和化合物の重合を誘起 する活性ラジカルを発生させる増感機能を有する一方、 紫外線領域の光は殆ど吸収しないか、吸収しても実質的 に感応せず、白色蛍光灯に含まれるような弱い紫外線に よっては組成物を変成させる作用のない化合物である。 【0014】次に、上記シアニン色素が有する前記式 (α) の基について説明すると好ましくは Q^1 、 Q^2 は それぞれ置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基 を有していてもよいアミノ基、置換基を有していてもよ い(チオ)エーテル基、シアノ基、置換基を有していて もよい (チオ) アシル基、置換基を有していてもよいア ルコキシカルボニル基、置換基を有していてもよい (チ オ) アミド基又はイミノ基であり、Q¹ とQ² は互いに 直接或いは結合基を介して結合し環構造を形成してもよ い。尚、(チオ)カルボニル基はカルボニル基又はチオ カルボニル基を、(チオ)アシル基はアシル基又はチオ アシル基を、(チオ)アミド基はアミド基又はチオアミ ド基を表わす。

【0015】上記において炭化水素基としては好ましくはC1~C10アルキル基、又はC6~C10のアリール基 であり、炭化水素基、アミノ基、(チオ)エーテル基、 (チオ)アシル基、 (チオ)アミド基、アルコキシカルボニル基が有していてもよい置換基としてはC1~C10のアルキル基、C6~C10のアリール基、が挙げられる。中でもQ1は電子吸引性の基、特にカルボニル基を有する基、を有するのが好ましく、具体的には置換基を有していてもよい(チア)アシル基、置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基、置換基を有していてもよい(チオ)アミド基、が好ましく、Q2は電子供与性の基、具体的には置換基を有していてもよいアミノ 基、置換基を有していてもよい(チオ)エーテル基が好

ましく、 Q^1 と Q^2 は直接又は連結基を介して結合していてもよい。上記の基(α)は特に好ましくは、 Q^1 と Q^2 が上記の好ましい基であり、かつこれらが結合して複素環構造を形成している基である。かかる好ましい基としては具体的には、下記($\alpha-1$) \sim ($\alpha-7$) が挙げられる。

[0016]

【化5】

$$Q^3$$
 $N-Q^3$
 $(\alpha-1)$

$$Q^3$$
 Xa
 Θ_0
 Xb
 $(\alpha-2)$

$$Q^3$$
 Q^3
 Q^3
 Q^3
 Q^3
 Q^3
 Q^3

$$Q^{3}$$

$$\Theta_{O}$$

$$Q^{3}$$

$$Q^{3}$$

$$Q^{3}$$

$$Q^{3}$$

$$Q^{4}$$

$$Q^{3}$$

[0017]

【化6】

$$\Theta_0$$
 X_a $(\alpha-5)$

$$\Theta_0$$
 X_b $(\alpha-6)$ A_0

$$\Theta_0$$
 Q^3 $(\alpha-7)$

【0018】上記式中、Xa及びXbはそれぞれイオウ原子又は酸素原子、を示し、Q³は置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアリール基であり、Q³が複数存在する時は、同じでも互いに異っていてもよい。好ましくは、Q³はC1~C10のアルキル基又はC6~C10のアリール基である。上記の中で特に好ましくは、バルビッル酸又はチオバルビツル酸骨格を有する基、即ち(α -3)である。

【0019】本発明において、(B)成分の前記シアニン系色素におけるポリメチン鎖の置換基として特に好ましいバルビツル酸アニオン基及びチオバルビツル酸アニオン基としては、下記一般式(V)で表されるものが挙げられる。

[0020] [化7]

20

30

(V)

【0021】〔式(V) 中、Xは酸素原子又は硫黄原子を 示し、R15及びR16は各々独立して、水素原子、置換基 を有していてもよいアルキル基、置換基を有していても シ基、又は置換基を有していてもよいフェニル基を示 す。〕

【0022】ここで、式(V) 中のR¹⁵及びR¹⁶はアルキ ル基であるのが好ましく、そのアルキル基として具体的 には、メチル基、エチル基、プロピル基、又はブチル基 等のC1~C10のアルキル基、特にC1~C6のアルキ ル基が挙げられる。

【0023】本発明において、上記の基(α)を置換基 として有するシアニン系色素としては、窒素原子、酸素 原子、又は硫黄原子等を含む複素環がポリメチン (一〇 20 H=) n 鎖で結合された、広義の所謂シアニン系色素で あって、具体的には、例えば、キノリン系 (所謂、シア*

*ニン系)、インドール系(所謂、インドシアニン系)、 ベンゾチアゾール系(所謂、チオシアニン系)、イミノ シクロヘキサジエン系 (所謂、ポリメチン系)、ピリリ よいアルケニル基、置換基を有していてもよいアルコキ 10 ウム系、チアピリリウム系、スクアリリウム系、クロコ ニウム系、アズレニウム系等が挙げられ、中で、窒素原 子、酸素原子、又は硫黄原子等を含む複素環がポリメチ ン (-CH=) n 鎖で結合されたシアニン系色素又はイ ミノシクロヘキサジエン系であり、特にキノリン系、イ ンドール系、ベンゾチアゾール系、イミノシクロヘキサ ジエン系、ピリリウム系、又はチアピリリウム系が好ま LW.

> 【0024】本発明においては、前記シアニン系色素の 中で、キノリン系色素としては、特に、下記一般式 (I a)、(Ib)、又は(Ic)で表されるものが好ましい。

[0025]

【化8】

【0026】 [式(Ia)、(Ib)、及び(Ic)中、R¹及びR 40 い。] ² は各々独立して、置換基を有していてもよいアルキル 基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を 有していてもよいアルキニル基、又は置換基を有してい てもよいフェニル基を示し、L1 は置換基として上記式 (α) の基を有するトリ、ペンタ、ヘプタ、ノナ、又は ウンデカメチン基を示し、該ペンタ、ヘプタ、ノナ、又 はウンデカメチン基上の2つの置換基が互いに連結して 環状構造を形成していてもよく、キノリン環は置換基を 有していてもよく、その場合、隣接する2つの置換基が 互いに連結して縮合ベンゼン環を形成していてもよ

【0027】ここで、式(Ia)、(Ib)、及び(Ic)中のR¹ 及びR² における各基が有していてもよい置換基として は、アルコキシ基、フェノキシ基、ヒドロキシ基、又は フェニル基等が挙げられ、 L^1 における上記式 (α) の 基以外の置換基としては、アルキル基、アミノ基、又は ハロゲン原子等が挙げられ、キノリン環における置換基 としては、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、又は ハロゲン原子等が挙げられる。

【0028】又、インドール系、及びベンゾチアゾール 50 系色素としては、特に、下記一般式(II)で表されるもの

が好ましい。 [0029] *【化9】

$$\begin{array}{c|c}
Y' \\
Y' \\
\downarrow \\
R' \\
R'
\end{array}$$
(II)

【0030】〔式(II)中、Y¹及びY²は各々独立し びR⁴ は各々独立して、置換基を有していてもよいアル キル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換 基を有していてもよいアルキニル基、又は置換基を有し ていてもよいフェニル基を示し、L² は置換基として上 記式(α)の基を有するトリ、ペンタ、ヘプタ、ノナ、 又はウンデカメチン基を示し、該ペンタ、ヘプタ、ノ ナ、又はウンデカメチン基上の2つの置換基が互いに連 結して環状構造を形成していてもよく、縮合ベンゼン環 は置換基を有していてもよく、その場合、隣接する2つ の置換基が互いに連結して縮合ベンゼン環を形成してい 20 い。 てもよい。〕

【0031】ここで、式(II)中のR³及びR⁴における 各基が有していてもよい置換基としては、アルコキシ ※

※基、フェノキシ基、ヒドロキシ基、又はフェニル基等が て、ジアルキルメチレン基又は硫黄原子を示し、 $R^{\, a}$ 及 10 挙げられ、 $L^{\, a}$ における上記式(lpha)の基以外の置換基 としては、アルキル基、アミノ基、又はハロゲン原子等 が挙げられ、ベンゼン環における置換基としては、アル キル基、アルコキシ基、ニトロ基、又はハロゲン原子等 が挙げられる。L²の連結基としてはヘプタ、ノナ、又 はウンデカメチン基が好ましく、中でも、露光源として 750~850nm、特に830nmのレーザーを用い る場合はヘプタメチン基が特に好ましい。

> 【0032】又、イミノシクロヘキサジエン系色素とし ては、特に、下記一般式(III) で表されるものが好まし

[0033]

【化10】

【0034】 (式(III) 中、R⁵、R⁶、R⁷、及びR 各々独立して、置換基を有していてもよいアリール基、 フリル基、又はチエニル基を示し、L³は置換基として 前記式(α)の基を有するモノ、トリ、ペンタ、又はヘ プタメチン基を示し、該トリ、ペンタ、又はヘプタメチ ン基上の2つの置換基が互いに連結して環状構造を形成 していてもよく、キノン環及びベンゼン環は置換基を有 していてもよい。〕

【0035】ここで、式(III) 中のR[®] 及びR¹⁰として 具体的には、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチ ル基、2-フリル基、3-フリル基、2-チエニル基、

3-チエニル基等が挙げられ、それらの基が有していて ® は各々独立して、アルキル基を示し、R® 及びR¹ºは 30 もよい置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、ジ アルキルアミノ基、ヒドロキシ基、又はハロゲン原子等 が挙げられ、 L^3 における上記式(α)の基以外の置換 基としては、アルキル基、アミノ基、又はハロゲン原子 等が挙げられる。

> 【0036】又、ピリリウム系、及びチアピリリウム系 色素としては、特に、下記一般式(IVa)、(IVb)、又は (IVc) で表されるものが好ましい。

[0037]

【化11】

$$\begin{array}{c|cccc}
R^{11} & R^{11} & R^{11} \\
\hline
C & L' & C & Z' \\
R^{11} & R^{12} & R^{12}
\end{array}$$
(IVa)

$$Z' = L' - C = Z'$$

$$R'''$$

$$R'''$$

$$R'''$$
(IVc)

【0038】 [式(IVa)、(IVa)、及び(IVc) 中、 Z^1 及び Z^2 は各々独立して、酸素原子又は硫黄原子を示し、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、及び R^{14} は各々独立して、水素原子又はアルキル基、又は、 R^{11} と R^{13} 、及び R^{12} と R^{14} が互いに連結して炭素数 5 又は 6 のシクロアルケン環を形成していてもよく、 L^4 は置換基として上記式

(α) の基を有するモノ、トリ、ペンタ、又はヘプタメチン基を示し、該トリ、ペンタ、又はヘプタメチン基上の2つの置換基が互いに連結して環状構造を形成していてもよく、ピリリウム環及びチアピリリウム環は置換基を有していてもよく、その場合、隣接する2つの置換基が互いに連結して縮合ベンゼン環を形成していてもよい。]

【0039】ここで、式(IVa)、(IVa)、及び(IVc)の L⁴における上記式(α)の基以外の置換基としては、 アルキル基、アミノ基、又はハロゲン原子等が挙げられ、ピリリウム環及びチアピリリウム環における置換基 としては、フェニル基、ナフチル基等のアリール基等が 挙げられる。上記に於いて、アルキル及びアルコキシ基 の炭素数は通常1~10、好ましくは1~6、アルケニ ル基及びアルキニル基の炭素数は通常2~10、好まし くは $2\sim6$ 、アリール基の炭素数は $6\sim12$ 、好ましくはフェニルである。

【0040】上記式(Ia)~(Ic)、(II)、(III)、(IVa) ~(IVc) に於けるLが、前述のポリメチン基上の2つの置換基が互いに連結して環状構造を形成する場合、炭素数5~7のシクロアルケン環、シクロアルケノン環、シクロアルケンジオン環又はシクロアルケンチオン環が挙げられる。以上、前記一般式(Ia~c)で表されるキノリン系色素、前記一般式(II)で表されるインドール系又はベンゾチアゾール系色素、前記一般式(III)で表されるイミノシクロヘキサジエン系色素、及び前記一般式(IVa~c)で表されるピリリウム系又はチアピリリウム系色素の中で、本発明においては、前記一般式(II)で表されるインドール系又はベンゾチアゾール系色素が特に好ましい。

【0041】上記の各シアニン系色素の具体例を以下に示す。尚、具体例中、Aは、前述の式 (α) の基、より具体的な例としてはバルビツル酸アニオン基、又はチオバルビツル酸アニオン基を示す。

[0042]

【化12】

(1 - 1) CH=CH-C=CH-CH=N C₂ H₅ A C₂ H₅

(1 - 2)
$$C_2 H_5 - N$$
 $-CH = CH - C = CH - CH = N - C_2 H_5$

(1 - 3)
$$C_2 H_5 - N$$
 - $CH = CH - CH = CH - CH = CH - CH = $N - C_2 H_5$$

[0043]

* * 【化13】

CH₂ CH₃

CH₂ CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH₃

CH₁ CH₃

CH₁ CH₃

$$(11-5) \cdot \begin{array}{c} CH_{3} CH_{3}. \\ CH_{2} CH_{3} CH_{4} \\ CH_{3} CH_{4} \\ CH_{4} CH_{5} \\ CH_{5} CH_{5} \\ CH_{5}$$

[0044]

(11-9)
$$C_{2H_5}$$
 C_{2H_5} C_{2H_5}

(11-10)
$$C_{2}H_{5} CH = CH - CH = CH_{5}$$

[0045]

30 【化15】

(111-2)
$$C = CH - C = CH - C$$

C 1

(111-3)
$$C = CH - C = CH - C$$

N (CH3)2

(III-4)
$$C=CH-CH=C-CH=CH-C$$

A

(CH₃)₂N

(CH₃)₂

A

$$C = CH - CH = C - CH = CH - C$$

(III-5)
$$(CH_3)_2N$$
 $C=CH-CH=C-CH=CH-C$ N $(CH_3)_2$ N $(CH_3)_2$

$$(C_{2}H_{5})_{2}N = C = CH - C = CH - C$$

$$A = CH - C$$

[0046] 【化16】

[0047]

CH³O CH=CH—CH—CH—CH—OCH³

[0048]

【化18】

[0049]

30 【化19】

(IV-16)
$$C_2H_5$$
 C_1H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 $C_1U-18) C_2H_5 $C_1U-18)$ C_2H_5 $C_1U-18)$ C_2H_5 $C_1U-18)$ C_2H_5 $C_1U-18)$ C_2H_5 $C_1U-18)$ C_2H_5 $C_1U-18)$ C_2U-18 C_1U-18 $C_1U-$$

【0050】尚、本発明における前記(B)成分のシア ニン系色素は、例えば、特開平8-67866号公報、 ベルギー特許第560805号明細書、Dyes and Pigme nts, 38, 97 (1998) 等に記載されている方法、 具体的には、例えば、カルボニル基を有する鎖状のポリ メチン鎖、又は、シクロペンテノン環を形成したポリメ チン鎖を介して複素環が結合された構造の近赤外線吸収 色素と、バルビツル酸又はチオバルビツル酸との反応、 或いは、1-メチル-ベンゾチアゾリデンアルデヒド と、プロピリデンバルビツル酸又はプロピリデンチオバ ルビツル酸、又は、シクロペンチリデンバルビツル酸又 はシクロペンチリデンチオバルビツル酸との反応等によ り、合成することができる。

【0051】尚、本発明の光重合性組成物において、

(B) 成分の、ポリメチン鎖に前記式 (α) の基を置換 基として有する前記シアニン系色素の外に、ポリメチン 鎖に前記式 (α) の基を置換基として有さないシアニン 系色素を含有してもよく、それらのシアニン系色素とし

c)におけるL¹、L²、L³、及びL⁴が前記式(α) の基を有さないポリメチン鎖であって、且つ、対アニオ ンとして、例えば、Cl⁻、Br⁻、I⁻、ClO 4 ⁻ 、PF₆ ⁻ 、及び、BF₄ ⁻ 、BCl₄ ⁻ 等の無機 硼酸等の無機酸アニオン、ベンゼンスルホン酸、p-ト ルエンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、酢酸、及 び、メチル、エチル、プロピル、ブチル、フェニル、メ トキシフェニル、ナフチル、ジフルオロフェニル、ペン タフルオロフェニル、チエニル、ピロリル等の有機基を 有する有機硼酸等の有機酸アニオンを有するものを挙げ ることができる。

【0052】本発明の光重合性組成物を構成する(C) 成分の光重合開始剤は、(B)成分の前記シアニン系色 素との共存下で光照射されたときに、活性ラジカルを発 生するラジカル発生剤であって、例えば、ハロゲン化炭 化水素誘導体、特開昭59-152396号、特開昭6 1-151197号各公報等に記載されるチタノセン化 合物、特公平6-29285号公報等に記載されるヘキ ては、前記一般式(la ~c)、(11)、(111) 、及び(IVa~ 50 サアリールビイミダゾール化合物、特開昭62-143

044号公報等に記載される硼酸塩、及び、ジアリール ヨードニウム塩、有機過酸化物等が挙げられ、本発明に おいては、ハロゲン化炭化水素誘導体が特に好ましい。 【0053】ここで、ハロゲン化炭化水素誘導体として は、好適には、少なくとも一つのモノ、ジ、又はトリハ ロゲン置換メチル基が s ートリアジン環に結合した s ー トリアジン類、具体的には、例えば、2、4、6-トリ ス(モノクロロメチル) -s-トリアジン、2,4,6 ートリス (ジクロロメチル) -s-トリアジン、2, 4、6-トリス (トリクロロメチル) -s-トリアジ ン、2-メチルー4,6-ビス(トリクロロメチル)s-hリアジン、 $2-n-\mathcal{I}$ ロピルー4, 6-ビス (ト リクロロメチル) $-s-トリアジン、2-(\alpha, \alpha, \beta)$ ートリクロロエチル) -4, 6-ビス (トリクロロメチ ル) -s-トリアジン、2-フェニル-4.6-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジン、2-(p-メ トキシフェニル) -4, 6-ビス (トリクロロメチル) -s-hリアジン、2-(3,4-xポキシフェニル) -4, 6-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジ ン、2-(p-クロロフェニル)-4,6-ビス(トリ 20 クロロメチル) -s-トリアジン、2- [1-(p-メ トキシフェニル) -2, 4-ブタジエニル] <math>-4, 6-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジン、2-スチ リルー4,6ービス(トリクロロメチル)ーsートリア ジン、2-(p-メトキシスチリル)-4,6-ビス (トリクロロメチル) - s - トリアジン、2 - (p - i)ープロピルオキシスチリル) -4,6-ビス(トリクロ ロメチル) -s-トリアジン、2- (p-トリル) -4.6-ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、 ロロメチル)ーsートリアジン、2-フェニルチオー 4, 6-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジン、 2-ベンジルチオー4、6-ビス(トリクロロメチル) -s-トリアジン、2、4、6-トリス (ジブロモメチ ル) -s-トリアジン、2,4,6-トリス(トリブロ モメチル) -s-トリアジン、2-メチル-4、6-ビ ス(トリブロモメチル)-s-トリアジン、2-メトキ シー4, 6ービス (トリブロモメチル) - s - トリアジ ン等が挙げられ、中でも、2-メチル-4、6-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジン、2-フェニル 40 -4, 6-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジ ン、2- (p-メトキシフェニル) -4, 6-ビス (ト リクロロメチル) -s-トリアジン、2-(3、4-エ ポキシフェニル) -4, 6-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジン、2-[1-(p-メトキシフェニ ル) -2, 4-ブタジエニル] -4, 6-ビス (トリク ロロメチル) -s-トリアジン、2-(p-メトキシス チリル) -4、6-ビス (トリクロロメチル) -s-ト リアジン、2-(p-i-プロピルオキシスチリル) -

のビス (トリハロメチル) -s -トリアジン化合物が経時安定性に優れ好ましい。

【0054】又、その他のハロゲン化炭化水素誘導体としては、例えば、特開昭53-133428号公報、特開昭62-58241号公報、独国特許第3337024号明細書、M.P. Hutt, E.F. Flslager, L.M. Werbel著、Jurnal of Heterocyclic Chemistry、第7巻、No.3(1970)等に記載されるものが挙げられる。

【0055】本発明の光重合性組成物は、前記(A)成分のエチレン性不飽和化合物、前記(B)成分のシアニン系色素、及び前記(C)成分の光重合開始剤を含有するが、前記(A)成分の光重合性組成物全体に占める割合は、後述する他の成分の含有もあって、20~80重量%であるのが好ましく、30~70重量%であるのが特に好ましい。又、前記(A)成分100重量部に対して、前記(B)成分と(C)成分との合計量が0.1~30重量部であるのが好ましく、0.5~20重量部であるのが特に好ましい。そして、前記(B)成分と前記(C)成分との割合は、(B):(C)が重量比で1:20万至10:1の範囲であるのが好ましく、1:8万至4:1の範囲であるのが特に好ましい。

【0056】尚、本発明の光重合性組成物には、前記成分以外に、例えば、(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸エステル、(メタ)アクリロニトリル、(メタ)アクリルアミド、マレイン酸、スチレン、酢酸ビニル、塩化ビニリデン、マレイミド等の単独又は共重合体、並びに、ポリアミド、ポリエステル、ポリエーテル、ポリウレタン、ポリビニルブチラール、ポリビニルピロリドン、ポリエチレンオキシド、アセチルセルロース等の有機高分子物質が結合材として、前記(A)成分のエチレン性不飽和化合物100重量部に対して10~500重量部、特には20~200重量部の範囲で含有されているのが好ましい。

【0057】かかる有機高分子物質の重量平均分子量 (Mn)は通常Mw=1000~100000、好ましくは10000~50000である。又、有機高分子物質は、アルカリ現像性の点から、アルカリ可溶性樹脂が好ましく、特に(メタ)アクリル酸及び(メタ)アクリル酸エステルを共重合成分とする(メタ)アクリル系樹脂が好ましい。

-4、6ービス(トリクロロメチル)-s-トリアジ

ン、2ー(p-メトキシフェニル)-4、6ービス(ト
リクロロメチル)-s-トリアジン、2ー(3、4ーエ
ポキシフェニル)-4、6ービス(トリクロロメチル)
-s-トリアジン、2ー〔1ー(p-メトキシフェニ
ル)-2、4ーブタジエニル〕-4、6ービス(トリクロロメチル)
ーロメチル)-s-トリアジン、2ー(p-メトキシス
チリル)-4、6ービス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、2ー(p-メトキシス
チリル)-4、6ービス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、2ー(p-i-プロピルオキシスチリル)4、6ービス(トリクロロメチル)-s-トリアジン等 50 ルメタン、キサンテン化合物、フルオラン化合物、チア

ジン化合物、並びに、その部分骨格としてラクトン、ラクタム、スルトン、スピロピラン構造を形成させた化合物等の色素ロイコ体等の色素前駆体が10重量部以下の各範囲で添加されていてもよい。

【0059】本発明の前記光重合性組成物の感光材料としての使用形態は、使用目的に応じて、例えば、無溶媒で又は適当な溶媒で希釈して支持体表面に塗布し、乾燥させた形態、或いは更にその上に酸素遮断のためのオーバーコート層を設けた形態、異相媒体中に小滴分散させて複数種の感光材として多層に塗布した形態、マイクロカプセル中に内包させて支持体上に塗布した形態等を採り得るが、本発明の光重合性組成物は、該組成物を適当な溶媒に溶解した溶液として支持体表面に塗布した後、加熱、乾燥することにより、支持体表面に塗布した後、加熱、乾燥することにより、支持体表面に本発明の光重合性組成物の層が形成された光重合性平版印刷版としての使用形態が好適である。

【0060】ここで、その溶媒としては、使用成分に対 して十分な溶解度を持ち、良好な塗膜性を与えるもので あれば特に制限はないが、例えば、メチルセロソルブ、 エチルセロソルブ、メチルセロソルブアセテート、エチ ルセロソルブアセテート等のセロソルブ系溶媒、プロピ レングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコ ールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブ チルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールモノブチルエーテ ルアセテート、ジプロピレングリコールジメチルエーテ ル等のプロピレングリコール系溶媒、酢酸ブチル、酢酸 アミル、酪酸エチル、酪酸ブチル、ジエチルオキサレー ト、ピルビン酸エチル、エチルー2ーヒドロキシブチレ ート、エチルアセトアセテート、乳酸メチル、乳酸エチ ル、3-メトキシプロピオン酸メチル等のエステル系溶 媒、ヘプタノール、ヘキサノール、ジアセトンアルコー ル、フルフリルアルコール等のアルコール系溶媒、シク ロヘキサノン、メチルアミルケトン等のケトン系溶媒、 ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N-メ チルピロリドン等の高極性溶媒、或いはこれらの混合溶 媒、更にはこれらに芳香族炭化水素を添加したもの等が 挙げられる。溶媒の使用割合は、光重合性組成物の総量 に対して、通常、重量比で1~20倍程度の範囲であ る。

【0061】又、その塗布方法としては、従来公知の方法、例えば、回転塗布、ワイヤーバー塗布、ディップ塗布、エアーナイフ塗布、ロール塗布、ブレード塗布、及びカーテン塗布等を用いることができる。塗布量は用途により異なるが、乾燥膜厚として、通常、 $0.3 \sim 7 \mu$ m、好ましくは $0.5 \sim 5 \mu$ m、特に好ましくは $1 \sim 3 \mu$ mの範囲とする。尚、その際の乾燥温度としては、例えば、 $60 \sim 170$ で程度、好ましくは $70 \sim 150$ 程度、乾燥時間としては、例えば、 $50 \sim 10$ 分間程

度、好ましくは10秒~5分間程度が採られる。

【0062】尚、通常、前記光重合性組成物層の上には、酸素による重合禁止作用を防止するために、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリエチレンオキシド、セルロース等の酸素遮断層が設けられる。酸素遮断層の厚みは通常 $0.5 \sim 5 \mu m$ である。

【0063】又、その支持体としては、アルミニウム、 亜鉛、銅、鋼等の金属板、アルミニウム、亜鉛、銅、 鉄、クロム、ニッケル等をメッキ又は蒸着した金属板、 紙、樹脂を塗布した紙、アルミニウム等の金属箔を貼着した紙、プラスチックフィルム、親水化処理したプラスチックフィルム、及びガラス板等が挙げられる。中で、 好ましいのはアルミニウム板であり、塩酸又は硝酸で、 中での電解エッチング又はブラシ研磨による砂目立て処理、 硫酸溶液中での陽極酸化処理、 及び必要に応じて封孔処理等の表面処理が施されたアルミニウム板がより好ましい。 支持体の厚みは通常 $1.5\sim3\,\mathrm{mm}$ である。 又、支持体表面の粗さとしては、 JIS B0601に 規定される平均粗さ R。で、通常、 $0.3\sim1.0\,\mu$ m、 好ましくは $0.4\sim0.8\,\mu$ m程度とする。

【0064】本発明の平版印刷版の光重合性組成物層を画像露光する光源としては、カーボンアーク、高圧水銀灯、キセノンランプ、メタルハライドランプ、強光ランプ、タングステンランプ、ハロゲンランプ、HeNeレーザー、アルゴンイオンレーザー、YAGレーザー、HeCdレーザー、半導体レーザー、ルビーレーザー等のレーザー光源が挙げられるが、特に、600nm以上の可視光線から近赤外線レーザー光線を発生する光源が好ましく、例えば、ルビーレーザー、YAGレーザー、半導体レーザー等の固体レーザーを挙げることができ、特に、小型で長寿命な半導体レーザーやYAGレーザーが好ましい。これらの光源により、通常、走査露光した後、現像液にて現像し画像が形成される。

【0065】本発明の光重合性組成物は、700~1300nmの近赤外線領域の範囲の光で、例えば、700~1300nmの波長域のレーザー光を発振可能な半導体レーザーを用いて10°W/m²以上の高密度光強度で露光した場合、10²W/m²以下の低密度光強度で露光して場合に比して5倍以上、好ましくは10倍以上の感度を示し、そして、この感度の差により、通常の白色蛍光灯下におけるセーフライト性(作業適性)を発現させることができる。

【0066】本発明の前記光重合性平版印刷版を画像露光後に現像に用いる現像液としては、例えば、珪酸ナトリウム、珪酸カリウム、珪酸リチウム、珪酸アンモニウム、メタ珪酸ナトリウム、メタ珪酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、第二燐酸ナトリウム、第三燐酸アンモニウム、硼酸ナトリウム、硼酸カリ

ウム、硼酸アンモニウム等の無機アルカリ塩、モノメチ ルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエ チルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノ イソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、モノブチ ルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミ ン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミ ン、ジイソプロパノールアミン等の有機アミン化合物の 0.1~5重量%程度の水溶液からなるアルカリ現像液 を用いる。中で、無機アルカリ塩である珪酸ナトリウ ム、珪酸カリウム等のアルカリ金属の珪酸塩が好まし い。

[0067]

【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の 実施例に限定されるものではない。

実施例1

砂目立て処理及び陽極酸化処理を施したアルミニウム板 (厚さ0.24mm)を支持体として用い、該アルミニ ウム板支持体表面に、(A)成分としてトリメチロール プロパントリアクリレート100重量部、(B) 成分と 20 して、前記具体例(II-4)で示したインドール系色素であ って、前記一般式(V) におけるXが酸素原子、R15及び R¹⁶がメチル基であるバルビツル酸アニオン基を有する シアニン系色素2重量部、(C)成分として2-(p-メトキシフェニル) -4, 6-ビス (トリクロロメチ ル) - s - トリアジン5重量部、及び高分子結合材とし て、メタクリル酸メチル/メタクリル酸共重合体 (モル 比90/10、重量平均分子量450000) 100重 量部とを、メチルセロソルブ1400重量部に室温で1 0分間攪拌して調液した塗布液をワイヤーバーを用いて 30 塗布し、80℃で2分間乾燥させて膜厚2μmの光重合 性組成物層を形成し、更にその上に、ポリビニルアルコ ール水溶液を塗布し、80℃で2分間乾燥させて膜厚3 μmのオーバーコート層を形成して光重合性平版印刷版 を作製した。

【0068】得られた光重合性平版印刷版を、直径7c mのアルミニウム製回転ドラムに、光重合性組成物層が 外側になるように固定した後、830nm、30mWの 半導体レーザー (アプライドテクノ社製) のビームを2 0 μ mに集光したビームスポットを用いて、500~1 000rpmの各種回転数にて走査露光し、次いで、ア ルカリ現像液 (コニカ社製ネガ現像液 「SDN-21」 の9倍希釈液)を用いて現像することにより走査線画像 を形成させた。線画像が形成される露光ドラムの最高回 転数が高い程、高感度であることとなるが、本実施例で は、最高回転数600rpmであった。尚、光重合性組 成物層の露光部分は、濃い緑色に変色し、可視画性が認 められた。

【0069】又、一方、400ルクスの光強度の白色蛍

ーFLR40S-W/M/36」) 下に1時間放置した 光重合性平版印刷版と、放置しない光重合性平版印刷版 とを、前記と同様の現像処理を施した後、現像インキ (富士写真フィルム工業社製「PI-2」) を用いてイ ンキ盛りを行ったが、放置の有無にかかわらず、インキ の付着は全く認められず、白色蛍光灯による光重合性組 成物層の溶解性の低下に差が生じていないことが確認さ れた。

【0070】実施例2

10

(B) 成分として、前記具体例(II-4)で示したインドー ル系色素であって、前記一般式(V) におけるXが硫黄原 子、R¹⁵及びR¹⁶がエチル基であるチオバルビツル酸ア ニオン基を有するシアニン系色素を用いた外は、実施例 1と同様にして、光重合性平版印刷版を作製し現像した ところ、露光ドラムの最高回転数は600гpmであっ た。尚、光重合性組成物層の露光部分は、濃い緑色に変 色し、可視画性が認められた。

【0071】実施例3

(C) 成分として、2-(p-i-プロピルオキシスチ リル) -4、6-ビス (トリクロロメチル) -s-トリ アジンを用いた外は、実施例1と同様にして、光重合性 平版印刷版を作製し現像したところ、露光ドラムの最高 回転数は800rpmであった。尚、光重合性組成物層 の露光部分は、濃い緑色に変色し、可視画性が認められ た。

【0072】実施例4

(C) 成分として、2- (p-i-プロピルオキシスチ リル) -4, 6-ビス (トリクロロメチル) -s-トリ アジンを用いた外は、実施例2と同様にして、光重合性 平版印刷版を作製し現像したところ、露光ドラムの最高 回転数は800rpmであった。尚、光重合性組成物層 の露光部分は、濃い緑色に変色し、可視画性が認められ た。

【0073】比較例1

(B) 成分として、前記具体例(II-3)におけるバルビツ ル酸アニオン基及びチオバルビツル酸アニオン基を置換 基として有さず、対アニオンとしてCIO。で有する シアニン系色素のみを用いることとした外は、実施例1 と同様にして、光重合性平版印刷版を作製し現像したと ころ、露光ドラムの最高回転数は400rpm以下であ った。尚、光重合性組成物層中にはシアニン系色素の結 晶粒子による塗布欠陥が見られ、又、露光部分の変色は 認められなかった。

【0074】比較例2

(B) 成分として、前記具体例(IV-1)におけるバルビツ ル酸アニオン基及びチオバルビツル酸アニオン基を置換 基として有さず、対アニオンとしてCIO。 を有する シアニン系色素のみを用いることとした外は、実施例1 と同様にして、光重合性平版印刷版を作製し現像したと 光灯(三菱電機社製36W白色蛍光灯「ネオルミスーパ 50 ころ、露光ドラムの最高回転数は400rpm以下であ

った。尚、光重合性組成物層中にはシアニン系色素の結晶粒子による塗布欠陥が見られ、又、露光部分の変色は 認められなかった。

【0075】実施例5

製造例1:有機高分子物質の合成(1)

メチルメタクリレート/イソブチルメタクリレート/イソブチルアクリレート/メタアクリル酸=35/20/10/35 モル% (仕込み比)の共重合体 (Mw=7万。以下「結合材-1」と略す。)200 重量部を、下記脂環式エポキシ含有不飽和化合物 75 重量部、p-メ 10トキシフェノール2.5 重量部、テトラブチルアンモニウムクロライド8 重量部、及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 800 重量部を反応容器中に加え、110 で、24 時間空気中で撹拌反応させてエチレン性高分子結合材(酸価 60、結合材-1のメタアクリル酸成分全体の 6 割に不飽和基が反応したもの。以下「結合材-2」と略す。)溶液を得た。

【0076】 【化20】 *【0077】製造例2:有機高分子物質の合成(2) (αーメチル)スチレン/アクリル酸の共重合体(商品名"SCK-690"Jhonson社製、酸価24 0、Mw=1万5千)855重量部を、製造例1で用いたと同様の脂環式エポキシ含有不飽和化合物490重量部、pーメトキシフェノール1.3重量部、及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート1800重量部を反応容器中に加え、120℃で、15時間空気中で撹拌反応させてエチレン性高分子結合材(酸価約170、(αーメチル)スチレン/アクリル酸の共重合体のアクリル酸成分全体の5割に不飽和基が反応したもの。以下「結合材-3」と略す。)を得た。実施例1において、感光性組成物塗布液を下記感光性組成物塗布液

(I) に変更する以外他は同様に光重合性平版印刷版を 作製した。

[0078]

[感光性組成物塗布液(])]

- · (光重合開始剤)
- ・前記具体例(II-4)におけるAが前記基(V)であり、かつXが酸素原子、 R^{15} 及び R^{16} がメチル基であるバルビ ツル酸アニオン基を有するシアニン色素 2 重量部
 - ・2-(p-メトキシフェニル) -4, 6-ビス(トリクロロメチル) - $_{s}$ -トリアジン 5重量部
- ・(高分子結合剤) 結合材-2

和日初 2

35重量部

結合材-3

10重量部

・ (エチレン性不飽和化合物)

[0079]

23重量部

22重量部

10重量部

(n=1のもの: n=2のもの=1:1の混合物)

[0080]

・銅フタルシアニン顔料

・シクロヘキサノン

該光重合性平版印刷版を830nmの近赤外レーザーを 装着したクレオ社製レーザー露光装置(Trendos etter 3442 T) により露光量200mJ/ c m² 、175線、2~98%の網点テストパターンを 画像露光した後、炭酸ナトリウム 0. 7重量%及びアニ オン性界面活性剤(花王社製ペレックスNBL) 0.5 に画像を形成させ、平版印刷版を得た。該平版印刷版を 印刷機(三重工社製平版印刷機「ダイヤF-2」)上の 胴版に取り付け10万枚印刷した所、10万枚目の印刷 物においても小点画像の欠落等の問題が無い高品質の印 刷物が得られた。

[0081]

3重量部 100重量部

【発明の効果】本発明によれば、可視領域、ひいては近 赤外線領域等の長波長領域の光に対して高感度を示すと 共に、紫外線領域の光に対しては感応せず、白色蛍光灯 下における取扱性に優れ、しかも、露光部が変色し可視 画性を有する光重合性組成物、及び光重合性平版印刷版 を提供することができる。更に、本発明の光重合性組成 重量%を含む水溶液により現像を行い、アルミ支持体上 10 物は、溶媒に対する溶解性に優れるので、溶液としての 支持体表面への塗布による光重合性組成物層の形成を効 率的に行うことができ、生産性の優れた光重合性平版印 刷版を提供することができる。更に、本発明の光重合性 組成物の層が形成されてなる光重合性平版印刷版は、耐 刷性も良好で、小点画像の欠落がない高品質の印刷物を 得ることができる。